# 明細書

# 白色系有機エレクトロルミネッセンス素子

#### 技術分野

本発明は、白色系有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、 特に、低電圧でありながら発光効率が高く、寿命が長く、色度変 化を起こさない白色系有機エレクトロルミネッセンス素子に関 するものである。

## <u>背景技術</u>

有機物質を使用した有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子は、固体発光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用途が有望視され、多くの開発が行われている。一般にEL素子は、発光層及び該層をはさんだ一対の対向電極から構成されている。発光は、両電極間に電界が印加されると、陰極側から電子が注入され、陽極側から正孔が注入される。さらに、この電子が発光層において正孔と再結合し、励起状態を生成し、励起状態が基底状態に戻る際にエネルギーを光として放出する現象である。

また、最近では、白色系有機EL素子が、モノカラー表示用途、 バックライトなどの照明用途の他、カラーフィルターによりフル カラー表示できる素子として注目を浴びている。

このような白色系有機EL素子を製造するために、特開200 2-093583号公報では複数の発光層を有する発光層積層 型の素子が提案されている。この発光層積層型有機EL素子は、 発光層ごとにドーパントをドーピングすることで白色発光させ、 ドーパントの種類を変えることにより、白色以外の発光も可能な

素子である。しかし、発光層積層型素子では、駆動電圧が高く、 発光寿命が短く、また色度変化を起こしやすいといった問題があった。

#### 発明の開示

本発明は、前記の課題を解決するためになされたもので、低電圧でありながら発光効率が高く、寿命が長く、色度変化を起こさない白色系有機EL素子を提供することを目的とする。

本発明らは、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、発光層に含まれるホスト材料のエネルギーギャップを特定の範囲とし、電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のエネルギーギャップを特定の範囲とし、電子輸送層の含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のイオン化ポテンシャルとそれに接する発光層のホスト材料のイオン化ポテンシャルとが特定の関係を満たすことにより、前記の目的を達成することを見出し本発明を完成したものである。

すなわち、本発明は、一対の電極間に、2層以上の発光層と、 含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体からなる電子輸送 層を有する白色系有機EL素子であって、

それぞれの発光層に含まれるホスト化合物のエネルギーギャップEg(Host-i)が下記式(I)を満たし、

2.  $9 \text{ e V} \leq \text{E g} (\text{Host} - \text{i}) \cdot \cdot (\text{I})$ 

(式中、Eg (Host-i)は、電子輸送層側から数えてi層目(iは1からnの整数)の発光層に含まれるホスト化合物のエネルギーギャップを表わす。)かつ、電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のエネルギーギャップ(Eg (ETM))が下記式(II)を満たし、

2. 9 e V < E g (E T M) · · (II)

かつ、電子輸送層に接する発光層に含まれるホスト化合物のイオン化ポテンシャル(Ip (Host-1))と電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のイオン化ポテンシャル(Ip (ETM))が下記式(III)

Ip (ETM)  $\leq$  Ip (Host-1) + 0.3 e V・・(III) の関係を満たすことを特徴とする白色系有機 E L 素子を提供するものである。

## 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子 の構成の一例を示す図である。

第2図は、CIE色度座標における白色光の定義領域を示す図である。

## 発明を実施するための最良の形態

本発明の白色系有機EL素子の層構成としては、第1図に示すような構成が挙げられ、例えば、

- (1) 陽極/発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極
- (2) 陽極/(正孔注入層/)正孔輸送層/発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極
- (3) 陽極/赤色系発光層/青色系発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極
- (4) 陽極/(正孔注入層/)正孔輸送層/緑~赤色系発光層/青色系発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極
- (5) 陽極/(正孔注入層/)正孔輸送層/緑~赤色系発光層/白色系発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極

(6) 陽極/青色系発光層/緑~赤色系発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極

- (7) 陽極/(正孔注入層/)正孔輸送層/青色系発光層/緑~赤色系発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極
- (8) 陽極/(正孔注入層/)正孔輸送層/白色系発光層/緑~赤色系発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極
- (9) 陽極/(正孔注入層/)正孔輸送層/青色系発光層/白色系発光層/電子輸送層(/電子注入層)/陰極

等が挙げられ、特に、(6) ~(9) の素子構成が好ましく、青色系発光層を陽極側、緑~赤色系発光層を陰極側に積層した(6) の素子構成がさらに好ましい。なお、白色系発光層とは白色もしくはCIE色度座標での白色領域の発光を有する発光層を意味する。

なお、白色系発光層とは、半値幅の広い(80nm以上)もしくはCIE色度座標における白色領域の発光を有する発光層を意味する。第2図に白色光の定義をCIE座標にて示した。具体例としては、先に記載した「青色系発光層/緑~赤色発光層」や「緑~赤色発光層/青色発光層」等の積層型や特開平8-315983号公報記載のような発光の半値幅の広い発光材料又はドーパントを発光層に用いたものなどが挙げられる。

以上のような素子構成において、本発明の有機EL素子は、それぞれの発光層に含まれるホスト化合物のエネルギーギャップ Eg(Host-i)が下記式(I)を満たし、

2.  $9 \text{ e V} \leq \text{Eg} (\text{Host} - \text{i}) \cdot \cdot (\text{I})$ 

(式中、Eg (Host-i)は、電子輸送層側から数えてi層目(iは1からnの整数)の発光層に含まれるホスト化合物のエネルギーギャップを表わす。)かつ、電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のエネルギーギャップ

(Eg (ETM)) が下記式 (II) を満たし、

2. 9 e V < E g (E T M) · · (II)

かつ、電子輸送層に接する発光層に含まれるホスト化合物のイオン化ポテンシャル(Ip(Host-1))と電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のイオン化ポテンシャル(Ip(ETM))が下記式(III)

Ip (ETM)  $\leq Ip$  (Host-1) + 0.3 e V・・(III) の関係を満たすものである。

また、Eg(Host-i) < 3.2 e V、Eg(ETM) < 3.2 e Vであると好ましい。

前記エネルギーギャップは、対象有機物の希薄溶液(濃度10<sup>-5</sup>M程度)を作成し、その吸収スペクトル最長端より算出できる。

前記イオン化ポテンシャルは、対象有機物にモノクロメーターで分光した重水素ランプの光を照射し、放出された光電子放出をエレクトロメータで測定し、得られた光電子放出の照射光子エネルギー曲線からの光電子放出の閾値を外挿法により求める等の方法で測定することができる。

本発明の有機EL素子は、発光層のホスト化合物が上記式(I) を満たし、電子輸送層の含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体が上記式(II)を満たし、特に、電子輸送層に接する発光層に含まれるホスト化合物のイオン化ポテンシャルと電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のイオン化ポテンシャルが上記式(III)を満たすことにより、正孔障壁が大きすぎたり小さすぎたりすることが無く最適化され、正孔及び電子注入性が低下することが無く、正孔と電子が極めて効率的に発光層内で再結合することから、低電圧でありながら発光効率

が高く、寿命が長く、色度変化を起こさないのである。

式(III) は、Ip (ETM)  $\leq Ip$  (Host-1) +0.2 e V であると好ましく、Ip (ETM)  $\leq Ip$  (Host-1) +0.1 e V であるとさらに好ましい。

本発明の有機EL素子は、上記式(I)~(III) に加え、それぞれの発光層に含まれるホスト化合物のエネルギーギャップEg(Hostーi)及び電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のエネルギーギャップ(Eg(ETM))が下記式(IV)

2.9 e V < E g (E T M) ≦ E g (H o s t - i) ・・ (IV) の関係を満たすと好ましい。

本発明の有機EL素子は、少なくとも1つの発光層が2.9 e V以下のエネルギーギャップEg(Dop-i)(iは1からnの整数)を有するドーパントを含むことが好ましく、特に、電子輸送層と界面を形成する発光層のエネルギーギャップEgが2.65 e V未満であるか、又は電子輸送層と界面を形成していない電子輸送層と界面を形成していないすが2以上である発光層のうち少なくとも1層がドーパントを含有し、下記式(V)

2.65 e V < E g (D o p - i )  $\leq$  2.9 e V · · · (V) の関係を満たすと好ましく、これにより安定的に素子を発光させることができる。

ここで、発光層へのドーパントのドーピング濃度には特に制限はないが、好ましくは 0.05~15重量%、より好ましくは 0.1~10重量%である。また、1つの発光層に複数の種類のドーパントをドーピングしてもよい。

特に、白色発光素子では、2色又は3色の発光層の重ねあわせであり、そのためには少なくとも一種のドーパントを添加するこ

とが必要である。そして、電子輸送層と界面を形成していないiが2以上である発光層のうち少なくとも1層におけるドーパントのエネルギーギャップが、上記(V)式を満たすことにより、陽極側に光が取り出される際にドーパントでの再吸収発光等により色味の変化を小さくすることができる。

ここで、本発明における各発光層に含有するドーパントは高効率化や色味調整のために必ずしも1種である必要はなく、必要に応じて複数のドーパントを有してもよい。その形態としては、①同一ホスト化合物の部分ドーピングの形態や、②異なるホスト化合物かつ異なるドーパントの組み合わせ、①及び②の組み合わせ等が挙げられる。

また、本発明の有機 E L 素子は、発光ピーク波長の異なる発光層を 2 層以上有すると好ましく、これら各層が前記ドーパントを含有するとさらに好ましい。さらに、本発明の有機 E L 素子は、最大発光ピーク波長と 2 番目発光ピーク波長の差が 5 0 n m 以上であると好ましい。

また、白色有機 E L素子の低電圧駆動・高効率化のために、前記電子輸送又は前記電子輸送層と陰極との界面領域に、仕事関数2.8 e V以下の金属又はその金属の化合物を設けると良い。そのような金属としては、アルカリ金属又はアルカリ土類金属、例えばNa, K, Rb, Cs, Ca, Sr又はBaが挙げられる。

更にまた、有機EL素子の安定発光や発光効率向上の目的で、電子輸送層を複数設けたり、陽極と発光層の間もしくは陰極と電子輸送層との間に無機化合物層を設けてもよい。無機化合物層に使用される無機化合物としては、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類酸化物、希土類酸化物、アルカリ金属ハロゲン化物、アルカリ土類ハロゲン化物、希土類ハロゲン化物、SiOx、AlOx

、SiNx、SiON、AION、GeOx、LiOx、LiOx、LiON、TiOx、TiON、TaOx、TaON、TaNx、C、LiF、MgF2、CaF2、MgF2、NaFなど各種酸化物、窒化物、酸化窒化物、ハロゲン化物を挙げることができる。

陽極と発光層の間に設ける層としては、 $SiO_x$ 、 $AlO_x$ 、 $SiN_x$ 、SiON、AlON、 $GeO_x$ 、Cが好ましい。また、陰極と電子輸送層の間に設ける層としては、LiF、 $MgF_z$ 、 $CaF_z$ 、 $MgF_z$ 、NaFが好ましい。

また、陽極に接する有機層には、酸化剤を添加していてもよい。 好ましい酸化剤は電子吸引性または電子アクセプター性の酸化 剤である。ルイス酸、各種キノン誘導体、ジシアノキノジメタン 誘導体、芳香族アミンとルイス酸で形成された塩類等が挙げられ る。ルイス酸としては、塩化鉄、塩化アンチモン、塩化アルミな どが挙げられる。陰極に接する有機層には、還元剤を添加しても 良い。還元剤としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アル カリ金属酸化物、アルカリ土類酸化物、希土類酸化物、アルカリ 金属ハロゲン化物、アルカリ土類ハロゲン化物、希土類ハロゲン 化物が挙げられる。好ましいアルカリ金属はCs、Li、Na、 Kである。

本発明において、発光層に用いることができる発光材料(ホスト材料)としては、上記式(I)を満たすものであればよく限定されない。具体例には、一般に使用される青色系発光材料が挙げられる。また、これら発光材料の発光特性は限定されるものではなく、公知の蛍光性材料でも燐光性材料でもよい。

さらに具体例な青色系発光材料としては、アントラセン誘導体、 スチリル誘導体、芳香族アミン、混合配位子アルミニウムキレー

ト、カルバゾール誘導体が挙げられる。

前記アントラセン誘導体としては、フェニルアントラセン骨格 を有する化合物が好ましい。

前記スチリル誘導体としては、ジスチリル誘導体、トリスチリル誘導体、テトラスチリル誘導体及びスチリルアミン誘導体が好ましい。

前記芳香族アミンとしては、芳香族置換された窒素原子を2~4個有する化合物が好ましく、芳香族置換された窒素原子を2~4個有し、かつアルケニル基を少なくとも一つ有する化合物が特に好ましい。

混合配位子アルミニウムキレートとしては、例えば下記式〔viii〕で示されるビス(R<sup>\*</sup> -8-キノリノラト)(フェノラト) アルミニウム(III) キレートを挙げることができる。

$$(R'-Q)_2-Al-O-L \qquad [viii]$$

式中、Qは、置換8-キノリノラト配位子であり、R\* は8-キノリノラト環置換基であり、O-Lはフェノラト配位子であり、そしてLはアリール部を含む炭化水素基である。

混合配位子アルミニウムキレートとしては、下記の化合物等が 好ましい。

Eg(ETM)=3.0eV

Eg(ETM)=3.0eV

また、カルバゾール誘導体としては、下記の化合物等が好ましい。

Eg(ETM)=3. 6 e V

前記アントラセン誘導体としては、例えば、下記一般式〔i〕~〔v〕 で示される化合物を挙げることができる。

「式中、R<sup>1</sup>、~R<sup>1</sup>。」は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルコキシル基、置換もしくは無置換の炭素原子数6~30のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルキルチオ基、置換もしくは無置換の炭素原子数6~30のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素原子数7~30のアリールアルキル基、無置換の炭素原子数5~30の単環基、置換

もしくは無置換の炭素原子数10~30の縮合多環基又は置換 もしくは無置換の炭素原子数5~30のヘテロアリール基であ る。

A r 17 及びA r 27 は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素原子数 6 ~ 3 0 のアリール基又は置換もしくは無置換の炭素原子数 1 ~ 2 0 のアルケニル基であり、置換基としては、置換もしくは無置換の炭素原子数 1 ~ 2 0 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素原子数 1 ~ 2 0 のアルコキシル基、置換もしくは無置換の炭素原子数 6 ~ 3 0 のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素原子数 6 ~ 3 0 のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素原子数 7 ~ 3 0 のアリールアルキル基、無置換の炭素原子数 5 ~ 3 0 の作りにアルモルを表際子数 1 0 ~ 3 0 の縮合多環基又は置換もしくは無置換の炭素原子数 5 ~ 3 0 のペテロアリール基である。〕

[式中、R1'~R10' は、前記と同じである。

 $Ar^3$ 、及び $Ar^4$ 、は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素原子数  $6\sim3$  ののアリール基又は置換もしくは無置換の炭素原子数  $1\sim2$  のアルケニル基であり、置換基としては、置

換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルコキシル基、置換もしくは無置換の炭素原子数6~30のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルキルチオ基、置換もしくは無置換の炭素原子数6~30のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素原子数7~30のアリールアルキル基、無置換の炭素原子数10~30の縮合多環基、置換もしくは無置換の炭素原子数10~30の縮合多環基、置換もしくは無置換の炭素原子数10~70でアリール基又は置換もしくは無置換の炭素原子数4~40のアルケニル基である。n'は1~3、m'は1~3、かつn'+m'≥2である。]

[式中、R¹'~R³'、Ar³'及びAr⁴'は、前記と同じである。]

$$(R^{1"})_a$$
 $R^{5"}$ 
 $R^{4"}$ 
 $R^{7"}$ 
 $R^{8"}$ 
 $R^{6"}$ 
 $R^{9"}$ 
 $R^{10"}$ 

〔式中、式中、R¹'' ~ R¹°''は、それぞれ独立に、水素原子、 置換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルケニル基、置換 も しく は 無 置 換 の 炭 素 原 子 数 1 ~ 2 0 の ア ル キ ル 基 、 置 換 も し く は無置換の炭素原子数3~20のシクロアルキル基、置換もしく は無置換の炭素原子数6~30のアリール基、置換もしくは無置 換の炭素原子数 1 ~ 2 0 のアルコキシル基、置換もしくは無置換 の炭素原子数6~30のアリールオキシ基、置換もしくは無置換 の炭素原子数1~20のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換 の 炭素 原 子 数 1 ~ 4 0 ア リ ー ル ア ミ ノ 基 又 は 置 換 も し く は 無 置 換の炭素原子数5~30のヘテロアリール基を示し、a及びbは、 それぞれ1~5の整数を示し、それらが2以上の場合、R1'' 同士又はR211 同士は、それぞれ、同一でも異なっていてもよ く、またR¹'' 同士又はR²''同士が結合して環を形成していて もよいし、R 3'' とR 4''、R 5'' とR 6''、R 7'' とR 8''、 R 3'' と R 10''がたがいに結合して環を形成していてもよい。 L¹ は単結合、-O-、-S-、-N(R)-(Rはアルキル 基又は置換してもよいアリール基である)又はアリーレン基を示 す。]

$$(R^{11"})_c$$
  $(R^{16"})_e$ 
 $R^{13"}$   $R^{15"}$   $R^{20"}$   $R^{18"}$ 
 $R^{14"}$   $R^{19"}$   $R^{19"}$ 

[式中、 $R^{11}$ ''~ $R^{20}$ ''は、それぞれ独立に、 $R^{11}$ ''~ $R^{10}$ ''と同様であり、C、d、e 及び f は、それぞれ 1~5 の整数を示し、それらが 2 以上の場合、 $R^{11}$ ''。同士、 $R^{12}$ ''。同士、 $R^{16}$  ''。同士又は $R^{17}$ ',同士は、それぞれにおいて、同一でも異なっていてもよく、また  $R^{11}$ ''。同士、 $R^{12}$ ''。同士、 $R^{16}$ ',同士又は $R^{1}$  '',同士が結合して環を形成していてもよいし、 $R^{13}$ ''。と $R^{14}$  ''、 $R^{18}$ ''と $R^{19}$ ''がたがいに結合して環を形成していてもよい。 $L^{2}$  は  $L^{1}$  と同様である。〕

上記一般式(i)~(v)における、各基の具体例としては以下のようである。

アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル 基、イソプロピル基、nーブチル基、sーブチル基、イソブチル 基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプ チル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシ エチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル 基、1、2-ジヒドロキシエチル基、1、3-ジヒドロキシイソ プロピル基、2,3ージヒドロキシーtーブチル基、1,2,3 ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1ークロロエチ ル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロロー t ーブチル基、1,2,3ートリクロロプロピル基、 ブロモメチル基、1 - ブロモエチル基、2 - ブロモエチル基、2 ーブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジ ブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモーt-ブチル基、1, 2,3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエ チル基、2~ヨードエチル基、2~ヨードイソブチル基、1,2 -ジョードエチル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3

ージョードーtーブチル基、1,2,3ートリョードプロピル基、アミノメチル基、1ーアミノエチル基、2ーアミノエチル基、2ーアミノイソブチル基、1,2ージアミノエチル基、1,3ージアミノイソプロピル基、2,3ードリアミノプロピル基、シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2,3ードリアミノプロピル基、2ーシアノイソブチル基、1,2ージシアノエチル基、1,3ージシアノイソプロピル基、2,3ージシアノーtーブチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、2ーニトロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロエチル基、2ーニトロイソブチル基、1,2ージニトロエチル基、1,3ージニトロイソプロピル基、2,3ードリニトロプロピル基等が挙げられる。

アルコキシル基は-OYで表される基であり、Yとしては前記 アルキル基と同様である。

アルキルチオ基は-SYで表される基であり、Yとしては前記 アルキル基と同様である。

アリール基としては、例えば、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、3ービフェニルイル基、4ービフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、pーターフェニルー4ーイル基、mーターフェニルー4ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、cートリル基、pートリル基、pー

tープチルフェニル基、pー(2ーフェニルプロピル)フェニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフェニルイル基、4"ーtーブチルーpーターフェニルー4ーイル基等が挙げられる。

アリールオキシ基は-OZ'で表される基であり、Z'としては前記アリール基と同様である。

アルキルチオ基は-SZ'で表される基であり、Z'としては前記アリール基と同様である。

アリールアルキル基としては、ベンジル基、1-フェニルエチ ル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2 ーフェニルイソプロピル基、フェニルーtーブチル基、αーナフ チルメチル基、1 - α - ナフチルエチル基、2 - α - ナフチルエ チル基、1 - α - ナフチルイソプロピル基、2 - α - ナフチルイ ソプロピル基、β ーナフチルメチル基、1 - β - ナフチルエチル 基、2 - β - ナフチルエチル基、1 - β - ナフチルイソプロピル 基、2-β-ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、 2-(1-ピロリル) エチル基、p-メチルベンジル基、m-メ チルベンジル基、oーメチルベンジル基、pークロロベンジル基、 m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル基、p-ブロモベン ジル基、mープロモベンジル基、oープロモベンジル基、pーヨ ードベンジル基、m-ヨードベンジル基、o-ヨードベンジル基、 p-ヒドロキシベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒ ドロキシベンジル基、pーアミノベンジル基、mーアミノベンジ ル基、o-アミノベンジル基、p-ニトロベンジル基、m-ニト ロベンジル基、oーニトロベンジル基、pーシアノベンジル基、 mーシアノベンジル基、oーシアノベンジル基、1ーヒドロキシ

-2-フェニルイソプロピル基、1-クロロ-2-フェニルイソ プロピル基等が挙げられる。

単環基としては、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘ フタン等が挙げられる。

縮合多環基としては、例えば、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、テトラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ペリレン等が挙げられる。

ヘテロアリール基としては、1-アザーインドリジン-2-イ ル基、1-アザーインドリジン-3-イル基、1-アザーインド リジン-5-イル基、1-アザーインドリジン-6-イル基、1 ーアザーインドリジン-7-イル基、1-アザーインドリジン-8-イル基、2-アザーインドリジン-1-イル基、2-アザー インドリジンー3-イル基、2-アザーインドリジン-5-イル 基、2 - アザーインドリジンー6-イル基、2-アザーインドリ ジンー 7 ーイル基、2 ーアザーインドリジンー 8 ーイル基、6 ー アザーインドリジンー1ーイル基、6ーアザーインドリジンー2 ーイル基、6-アザーインドリジン-3-イル基、6-アザーイ ンドリジン-5-イル基、6-アザーインドリジン-7-イル基、 6-アザーインドリジン-8-イル基、7-アザーインドリジン - 1 - イル基、7 - アザーインドリジン- 2 - イル基、7 - アザ ーインドリジンー3ーイル基、7ーアザーインドリジンー5ーイ ル基、7ーアザーインドリジン-6-イル基、7ーアザーインド リジン-7-イル基、7-アザーインドリジン-8-イル基、8 ーアザーインドリジン-1-イル基、8-アザーインドリジン-2-イル基、8-アザーイシドリジン-3-イル基、8-アザー インドリジンー5-イル基、8-アザーインドリジンー6-イル 基、8-アザーインドリジン-7-イル基、1-インドリジニル

基、2 - インドリジニル基、3 - インドリジニル基、5 - インド リジニル基、6-インドリジニル基、7-インドリジニル基、8 ーインドリジニル基、1ーピロリル基、2ーピロリル基、3ーピ ロリル基、ピラジニル基、2~ピリジニル基、3~ピリジニル基、 4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-イン ドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソ インドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、 5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、 3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラ ニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イ ソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベン ゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラ ニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノ リル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7 ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキノリル基、3ーイソ キノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イ ソキノリル基、7 ーイソキノリル基、8 ーイソキノリル基、2 ー キノキサリニル基、5ーキノキサリニル基、6ーキノキサリニル 基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリ ル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フェナン スリジニル基、2 -フェナンスリジニル基、3 -フェナンスリジ ニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、 7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フ ェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリ ジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アク

リジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリンー 2-イル基、1、7-フェナンスロリン-3-イル基、1、7-フェナンスロリンー4ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー5 ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー6ーイル基、1,7ーフ ェナンスロリンー8-イル基、1,7-フェナンスロリンー9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8-フ ェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェ ナンスロリン-5-イル基、1.8-フェナンスロリン-6-イ ル基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナ ンスロリンー9-イル基、1,8-フェナンスロリンー10-イ ル基、1、9-フェナンスロリン-2-イル基、1、9-フェナ ンスロリンー3ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー4ーイル 基、1、9-フェナンスロリン-5-イル基、1、9-フェナン スロリンー6-イル基、1,9-フェナンスロリンー7-イル基、 1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロ リンー10ーイル基、1,10ーフェナンスロリンー2ーイル基、 1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナン スロリンー4ーイル基、1,10-フェナンスロリンー5ーイル 基、2、9-フェナンスロリン-1-イル基、2、9-フェナン スロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、 2.9-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロ リンー6-イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、2. 9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロリン -10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン - 4 - イル基、2,8 - フェナンスロリン-5 - イル基、2,8

ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー 7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基、2,7-フェナンスロリンー4-イル基、2、7-フェナンスロリン-5 ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,7ーフ ェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリン-9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナ ジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチア ジニル基、10-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、 2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノ キサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、 4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリ ル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニ ル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロールー3ーイル基、2-メチルピロールー4ーイル基、 2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イ ル基、3 - メチルピロール-2-イル基、3 - メチルピロールー 4ーイル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-t-ブチル ピロールー4ーイル基、3-(2-フェニルプロピル) ピロール - 1 - イル基、2 - メチル- 1 - インドリル基、4 - メチル- 1 ーインドリル基、2 - メチル-3-インドリル基、4-メチルー 3-インドリル基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル1ーインドリル基、2-tーブチル3-インドリル基、4 - t - ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

アルケニル基としては、ビニル基、アリル基、1-ブテニル基、

2 ープテニル基、3 ープテニル基、1,3 ープタンジエニル基、1 ーメチルビニル基、スチリル基、2,2 ージフェニルビニル基、2,2 ージトリルビニル基、1 ーメチルアリル基、1 ーメチルアリル基、1 ージメチルアリル基、2 ーメチルアリル基、1 ーフェニルアリル基、2 ーフェニルアリル基、3,3 ージフェニルアリル基、1,2 ージメチルアリル基、1 ーフェニルー1 ープテニル基等が挙げられる。

シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4ーメチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

アリールアミノ基としては、例えば、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、ジナフチルアミノ基、ナフチルフェニルアミノ 基等が挙げられる。

アルキルアミノ基としては、例えば、ジメチルアミノ基、ジエ チルアミノ基、ジヘキシルアミノ基等が挙げられる。

上記スチリル誘導体及び芳香族アミンとしては、例えば下記一般式 [vi] ~ [vii] で示される化合物を挙げることができる。

$$Ar^{5'}$$
  $Ar^{6'}$   $Ar^{7'}$   $g$   $vi$ 

〔式中、Ar 5', Ar 6'及びAr 7'は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素原子数 6~40の芳香族基を示し、それらの中の少なくとも一つはスチリル基を含んでいてもよく、g は 1

~4の整数を示す。]

$$Ar^{8'}$$
  $Ar^{9'}$   $Ar^{10'}$   $Ar^{10'}$   $Ar^{12'}$   $Ar^{12'}$   $Ar^{13'}$   $Ar^{14'}$ 

[vii]

[式中、Ar $^{8}$ ', Ar $^{9}$ ', Ar $^{11}$ ', Ar $^{13}$ ', 及びAr $^{14}$ ' は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素原子数 $6\sim40$ の一価の芳香族基を示し、Ar $^{10}$ '及びAr $^{12}$ ' は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素原子数 $6\sim40$ の二価の芳香族基を示し、A $^{8}$ ' $^{8}$ 'へAr $^{14}$ ' の少なくとも一つはスチリル基又はスチリレン基を含んでいてもよく、h及びkは、それぞれ $0\sim2$ の整数である。]

芳香族基としては、例えば、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、ピレン、コロネン、ビフェニル、ターフェニル、ピロール、フラン、チオフェン、ベングチオフェン、オキサジアゾリン、ジフェニルアントラセン、インドリン、カルバゾール、ピリジン、ベングキノン、フルオランテン、アセナフトフルオランテンなどを挙げることができる。

次に、本発明の有機EL素子において、発光層に添加することができるドーパントについて説明する。このようなドーパントとしては、青色系ドーパントや黄色~赤色系ドーパント等が挙げられる。

青色系ドーパントとしては、特に制限はないが、上記式 (V)

を満たすものであることが好ましい。

具体例な青色系ドーパントの例としては、スチリルアミン、アミン置換スチリル化合物及び縮合芳香族環含有化合物等を挙げることができる。

スチリルアミン及びアミン置換スチリル化合物としては、例えば、下記一般式 [ix] ~ [x] で示される化合物を、縮合芳香族環含有化合物としては、例えば、下記一般式 [ix] で示される化合物を挙げることができる。

$$Ar^{1"}$$
  $\left( N \right)_{p'}$   $\left( ix \right)$ 

[式中、A  $r^{1}$ '', A  $r^{2}$ ''及びA  $r^{3}$ ''は、それぞれ独立に、 炭素原子数 6 ~ 4 0 の置換もしくは無置換の芳香族基を示し、それらの中の少なくとも一つはスチリル基を含み、 $p^{2}$  は 1 ~ 3 の整数を示す。]

芳香族基の具体例としては、前記したもの等が挙げられる。

[式中、 $Ar^4$ "及び $Ar^5$ "は、それぞれ独立に、炭素原子数 6~30のアリーレン基、 $E^1$  及び $E^2$  は、それぞれ独立に、炭素原子数 6~30のアリール基もしくはアルキル基、水素原子又はシアノ基を示し、q は 1~3 の整数を示す。U及び/又は V は T ミノ基を含む置換基であり、該アミノ基がアリールアミノ基であると好ましい。]

アリーレン基の具体例としては、前記したアリール基の具体例を2価の基としたもの等が挙げられ、アリール基、アルキル基及びアリールアミノ基の具体例としては、前記したもの等が挙げられる。

$$(A), -B$$
  $(xi)$ 

[式中、Aは、炭素原子数1~16のアルキル基もしくはアルコキシル基、炭素原子数6~30の置換もしくは無置換のアリール基、炭素原子数6~30の置換もしくは無置換のアルキルアミノ基、又は炭素原子数6~30の置換もしくは無置換のアリールアミノ基、Bは炭素原子数10~40の縮合芳香族環基を示し、rは1~4の整数を示す。]

アルキル基、アルコキシル基、アリール基、アルキルアミノ基 及びアリールアミノ基の具体例としては、前記したもの等が挙げ られる。

また、その他化合物として、フルオレセイン誘導体、ペリレン 誘導体又はクマリン誘導体なども使用できる。

さらに、下記の錯体もドーパントとして好ましい。

$$\begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}_{2}^{N} \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}_{2}$$

緑色~赤色系ドーパントとしては、特に制限はないが、そのエネルギーギャップEgが2.65eV未満であるものが好ましい。このような緑色~赤色系ドーパントしては、フルオランテン骨格又はペリレン骨格を有する蛍光性化合物が挙げられる。好ましくは、下記一般式[1]~[18]で示される化合物を挙げることができる。

$$X^{1}$$
 $X^{12}$ 
 $X^{11}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{9}$ 
 $X^{8}$ 
 $X^{2}$ 
 $X^{3}$ 
 $X^{4}$ 
 $X^{5}$ 
 $X^{6}$ 

$$X^{1}$$
 $X^{14}$ 
 $X^{13}$ 
 $X^{12}$ 
 $X^{11}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{2}$ 
 $X^{3}$ 
 $X^{4}$ 
 $X^{5}$ 
 $X^{6}$ 
 $X^{7}$ 

$$X^{11}$$
  $X^{10}$   $X^{9}$   $X^{8}$  [8]  $X^{3}$   $X^{4}$   $X^{5}$   $X^{6}$ 

$$X^{12}$$
 $X^{11}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{8}$ 
 $X^{7}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{$ 

$$X^{14}$$
 $X^{13}$ 
 $X^{12}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{2}$ 
 $X^{3}$ 
 $X^{4}$ 
 $X^{5}$ 
 $X^{6}$ 
 $X^{7}$ 
[10]

$$X^{18}$$
 $X^{17}$ 
 $X^{16}$ 
 $X^{15}$ 
 $X^{14}$ 
 $X^{13}$ 
 $X^{12}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 

$$X^{1}$$
 $X^{14}$ 
 $X^{13}$ 
 $X^{12}$ 
 $X^{11}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^$ 

$$X^{1}$$
 $X^{20}$ 
 $X^{19}$ 
 $X^{18}$ 
 $X^{17}$ 
 $X^{16}$ 
 $X^{15}$ 
 $X^{14}$ 
 $X^{2}$ 
 $X^{3}$ 
 $X^{4}$ 
 $X^{5}$ 
 $X^{6}$ 
 $X^{7}$ 
 $X^{8}$ 
 $X^{9}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{11}$ 
 $X^{14}$ 
 $X^{15}$ 
 $X^{15}$ 
 $X^{14}$ 
 $X^{15}$ 
 $X^{14}$ 
 $X^{15}$ 
 $X^{14}$ 
 $X^{15}$ 
 $X^{14}$ 
 $X^{15}$ 
 $X$ 

$$X^{1}$$
 $X^{10}$ 
 $X^{9}$ 
 $X^{8}$ 
 $X^{7}$ 
 $X^{2}$ 
 $X^{3}$ 
 $X^{4}$ 
 $X^{5}$ 
[15]

$$X^{14}$$
 $X^{13}$ 
 $X^{12}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{10}$ 
 $X^{2}$ 
 $X^{3}$ 
 $X^{4}$ 
 $X^{5}$ 
 $X^{6}$ 
 $X^{7}$ 
[16]

〔一般式〔1〕~〔16〕式中、X¹~X²°は、それぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐もしくは環状の置換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルキル基、直鎖、分岐もしくは環状の置換もしくは無置換の炭素原子数1~20のアルコキシル基、置換もしくは無置換の炭素原子数6~30のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素原子数6~30のアリールアミノ基、置換もしくは無置換の炭素原子数6~30のアリールアミノ基、置換もしくは無置換の炭素原子数7~30のアリールアルキルアミノ基又は置換もしくは無置換の炭素原子数7~30のアリールアルキルアミノ基又は置換もしくは無置換の炭素原子数7~30のアリールアルキルアミノ基又

り、隣接する置換基及びX¹~X²ºは結合して環状構造を形成していてもよい。隣接する置換基がアリール基の時は、置換基は同一であってもよい。〕

アルキル基、アルコキシル基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアミノ基、アルキルアミノ基、アルケニル基の具体例としては、前記したもの等が挙げられる。アリールアルキルアミノ基の具体例としては、アミノ基の水素を前記したアルキル基及びアリール基で置換したもの等が挙げられる。

$$R^{1}$$
  $R^{5}$   $R^{16}$   $R^{15}$   $R^{14}$   $R^{13}$   $R^{12}$   $R^{12}$   $R^{13}$   $R^{12}$   $R^{13}$   $R^{12}$   $R^{13}$   $R^{$ 

$$R^{5}$$
  $R^{16}$   $R^{15}$   $R^{14}$   $R^{13}$   $R^{12}$   $R^{13}$   $R^{14}$   $R^{13}$   $R^{12}$   $R^{14}$   $R^{14}$   $R^{15}$   $R^{14}$   $R^{15}$   $R^$ 

〔一般式〔17〕~〔18〕式中、 $R^{1}$ '''~ $R^{4}$ '''は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の炭素原子数  $1\sim20$ のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素原子数  $6\sim30$ のアリール基であり、 $R^{1}$ '''と $R^{2}$ '''及び/又は $R^{3}$ '''と $R^{4}$ '''は、炭素ー炭素結合又は-0-、-S-を介して結合していてもよい。 $R^{5}$ '''

~ R 1 6''' は、水素原子、直鎖、分岐もしくは環状の置換もしくは無置換の炭素原子数 1 ~ 2 0 のアルキル基、直鎖、分岐もしくは環状の置換もしくは無置換の炭素原子数 1 ~ 2 0 のアルコキシル基、置換もしくは無置換の炭素原子数 6 ~ 3 0 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素原子数 6 ~ 3 0 のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素原子数 6 ~ 3 0 のアリールアミノ基、置換もしくは無置換の炭素原子数 1 ~ 3 0 のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素原子数 7 ~ 3 0 のアリールアルキルアミノ基又は置換もしくは無置換の炭素原子数 8 ~ 3 0 のアルケニル基であり、隣接する置換基及び R 5''' ~ R 1 6''' は結合して環状構造を形成していてもよい。各式中の置換基 R 5''' ~ R 1 6''' の少なくとも一つがアミン又はアルケニル基を含有すると好ましい。〕

アルキル基、アルコキシル基、アリール基、アリールオキシ基、 アリールアミノ基、アルキルアミノ基、アルケニル基の具体例と しては、前記したもの等が挙げられる。アリールアルキルアミノ 基の具体例としては、アミノ基の水素を前記したアルキル基及び アリール基で置換したもの等が挙げられる。

また、黄色~赤色系ドーパントとして使用できるその他の化合物として、例えばヨーロッパ公開特許第0281381号公報に記載されている赤色系発進レーザー色素として用いられるジシアノメチレンピラン誘導体、ジシアノメチレンチオピラン誘導体、フルオレセイン誘導体、ペリレン誘導体及びクマリン誘導体も好ましい。具体的な化合物としては、

(ルモゲンFレッド)

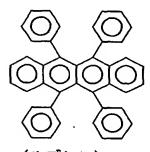
$$(H_5C_2)_2N \xrightarrow{\qquad \qquad } C = C \xrightarrow{\qquad \qquad } CH_2$$

$$CN \qquad CN$$

(ジシアノメチレンピラン)

$$(H_5C_2)_2N$$

(フェノキサゾン)



(ルブレン)

ルモゲンFレッド Eg(ETM)=2.0Ev ルブレン Eg(ETM)=2.2eV

が挙げられ、さらに他の化合物として、

$$\begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}_3$$
 
$$\begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}_3$$
 
$$\begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}_3$$

も挙げられる。

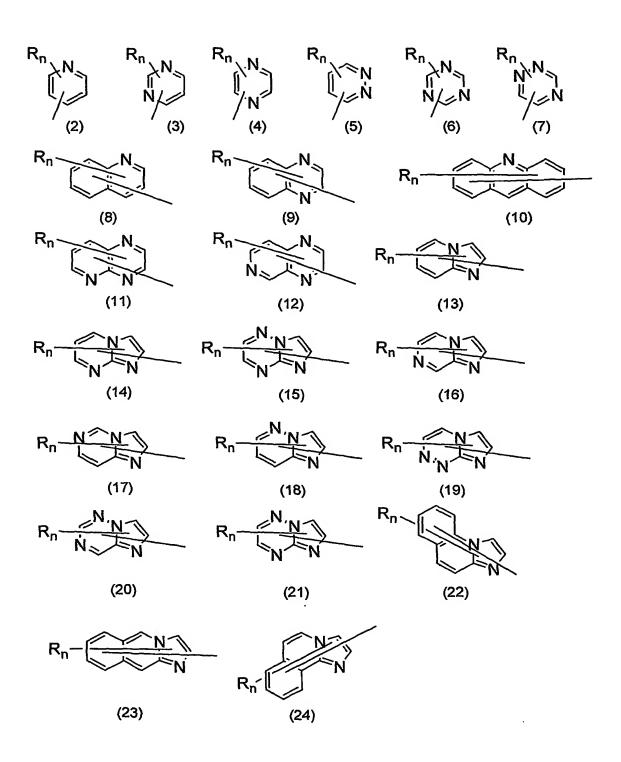
以下、本発明における電子輸送層に含まれる含窒素複素環化合物について説明する。

本発明の有機EL素子における前記電子輸送層は、下記一般式(1)

$$HAr - L - Ar^{1} - Ar^{2}$$
 (1)

(式中、HArは置換もしくは無置換の含窒素複素環基、Ar<sup>1</sup> は置換もしくは無置換の炭素数6~40の2価の芳香族炭化水素基、Ar<sup>2</sup> は置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリール基又は置換もしくは無置換の炭素数3~40のヘテロアリール基、Lは単結合又は置換もしくは無置換のアリーレン基を示す。)で表される含窒素複素環誘導体を含むと好ましい。

一般式(1)において、前記HArは、下記一般式(2)~(24)、(A)のいずれかで表される含窒素複素環基、



(式中、Rは、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数3~40のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数1~20のアルキル基又は置換もしくは無置換の炭素数1~20のアルコキシル基であり、nは0~5の整数であり、nが2以上の場合、複数のRは互いに同一でも異なっていてもよく、複数のR同士が結合して環構造を形成してもよい。)

$$\begin{bmatrix}
N \\
Z
\end{bmatrix}_{X}$$
(A)

アリール基、ヘテロアリール基、アルキル基及びアルコキシル 基の具体例としては、前記したもの等が挙げられる。

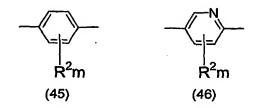
また、カルバゾリル基の置換基としては、前記R'と同様のものが挙げられる。

前記 H A r は、下記 (25) ~ (44)

のいずれかで表される基であるとさらに好ましい。

一般式(1)において、前記Lは、下記一般式(45)又は(4

6)



(式中、R² は、置換もしくは無置換の炭素数 6~40のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3~40のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 1~20のアルキル基又は置換もしくは無置換の炭素数 1~20のアルコキシル基であり、mは0~4の整数であり、mが2以上の場合、複数のR² は互いに同一でも異なっていてもよく、複数のR² 同士が結合して環構造を形成してもよい。)で表される基であると好ましい。

アリール基、ヘテロアリール基、アルキル基及びアルコキシル 基の具体例としては、前記したもの等が挙げられる。

一般式(1)において、前記Ar<sup>2</sup> は、下記一般式(47) ~(53)

$$R^{3}p$$
 $R^{3}p$ 
 $R^{3}p$ 

(式中、R³は、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数3~40のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数1~20のアルキル基又は置換もしくは無置換の炭素数1~20のアルコキシル基であり、pは0~9の整数、qは0~5の整数であり、p又はp+qが2以上の場合、複数のR³は互いに同一でも異なっていてもよく、複数のR³同士が結合して環構造を形成してもよい。)のいずれかで表される基であると好ましい。

アリール基、ヘテロアリール基、アルキル基及びアルコキシル 基の具体例としては、前記したもの等が挙げられる。

一般式(1) において、前記Ar¹ が、下記一般式(54) 又は(55)

$$R^{5}$$
 $R^{6}$ 
 $R^{7}$ 
 $R^{8}$ 
 $R^{9}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{12}$ 
 $R^{17}$ 
 $R^{17}$ 
 $R^{18}$ 
 $R^{16}$ 
 $R^{15}$ 
 $R^{15}$ 
 $R^{15}$ 
 $R^{15}$ 

(式中、R<sup>4</sup> ~R<sup>17</sup>は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の炭素数 6~40のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 6~40のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 3~40のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 1~20のアルキル基又は置換もしくは無置換の炭素数 1~20のアルコキシル基であり、Ar<sup>3</sup>及びAr<sup>4</sup>は、置換もしくは無置換の炭素数 6~40のアリール基又は置換もしくは無置換の炭素数 6~40のアリール基又は置換もしくは無置換の炭素数 3~40のヘテロアリール基である。)で表される基であると好ましい。

アリール基、ヘテロアリール基、アルキル基及びアルコキシル 基の具体例としては、前記したもの等が挙げられる。ハロゲン原 子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。

また、本発明における電子輸送層に含まれる含珪素複素環誘導体の具体例としては、特開平09-194487号公報に記載の化合物等が挙げられる。

例えば、下記に示すようなシラシクロペンタジエン誘導体等が 挙げられる。

$$R_3$$
 $R_2$ 
 $R_4$ 
 $X$ 
 $Si$ 
 $Y$ 

[式中、X及びYは、それぞれ独立に、炭素数1から6までの飽 和もしくは不飽和の炭化水素基、アルコキシ基、アルケニルオキ シ基、アルキニルオキシ基、置換もしくは無置換のアリール基、 置換もしくは無置換のヘテロ環又はXとYが結合して飽和もし くは不飽和の環を形成した構造であり、R、~R4は、それぞ れ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の炭素 数1~6までのアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、 パーフルオロアルキル基、パーフルオロアルコキシ基、アミノ基、 アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、アルコキシカル ボニル基、アリールオキシカルボニル基、アゾ基、アルキルカル ボニルオキシ基、アリールカルボニルオキシ基、アルコキシカル ボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、スルフィ ニル基、スルフォニル基、スルファニル基、シリル基、カルバモ イル基、アリール基、ヘテロ環基、アルケニル基、アルキニル基、 ニトロ基、ホルミル基、ニトロソ基、ホルミルオキシ基、イソシ アノ基、シアネート基、イソシアネート基、チオシアネート基、 イソチオシアネート基、もしくはシアノ基又は隣接した場合には 置換もしくは無置換の環が縮合した構造である(ただし、R、及 びR4がフェニル基の場合、X及びYは、アルキル基及びフェ ニル基ではなく、R、及びR。がチエニル基の場合、X及びY は、一価炭化水素基を、R2及びR3は、アルキル基、アリー

ル基、アルケニル基又はR。とR。が結合して環を形成する脂肪族基を同時に満たさない構造であり、R1及びR4がシリル基の場合、R2、R。、X及びYは、それぞれ独立に、炭素数1~6の一価炭化水素基又は水素原子でなく、R1及びR2でベンゼン環が縮合した構造の場合、X及びYは、アルキル基及びフェニル基ではない)。]

本発明の有機EL素子構成においては、正孔注入層や電子注入層は、必ずしも必要ではないが、これらの層を有する素子は発光性能が向上する利点を有している。また、一対の電極間に、正孔輸送層(正孔注入層)、発光層、電子注入層を混合させた形で挟持させてもよい。さらに、各構成成分を安定に存在させるため、高分子化合物などのバインダーを用いて混合層を作製してもよい。

ここでは、陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極型を例として、本発明の有機EL素子について説明する。本発明の有機EL素子は、基板に支持されていることが好ましい。この基板については、特に制限はなく、従来から有機EL素子に慣用されているものであればよく、例えば、ガラス、透明プラスチック、石英などからなるものを用いることができる。

この有機EL素子における陽極としては、仕事関数の大きい(4 e V以上)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Auなどの金属、CuI、ITO、SnO2、ZnOなどの導電性透明材料が挙げられる。陽極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させることにより作製することができる。陽極側より発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくすることが望まし

く、また、電極としてのシート抵抗は、数百 $\Omega$ /口以下であることが好ましい。さらに、陽極の膜厚は材料にもよるが、通常10 nm $\sim 1$  $\mu$ m、好ましくは $10\sim 200$  nmの範囲で選ばれる。

陰極としては、仕事関数の小さい(4eV以下)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、マグネシウムー銀合金、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネシウムーインジウム合金、A1/A12O3、インジウム、アルミニウムーリチウム合金などが挙げられる。該陰極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、電極としてのシート抵抗は、数百Ω/□以下が好ましく、膜厚は、通常10~500nm、好ましくは50~200nmの範囲で選ばれる。なお、発光を透明さしても50~200nmの範囲で選ばれる。なお、発光を透明さるため、有機EL素子の陽極又は陰極のいずれか一方が透明又は半透明であれば、発光効率が向上し好都合である。

本発明の有機EL素子における発光層を構成する発光材料としては、上記したようなホスト材料を用いる。ホスト材料には前記したドーパントの他に、従来公知の発光材料の中から任意のものを選択して用いることができる。このような発光材料としては、例えば、多環縮合芳香族化合物、ベンゾオキサゾール系、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系などの蛍光増白剤、金属キレート化オキサノイド化合物、ジスチリルベンゼン系化合物などの薄膜形成性の良い化合物を用いることができる。ここで、上記多環縮合芳香族化合物としては、例えば、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、クリセン、ペリレン骨格を含む、カ8個の縮合環発光物質や、約8個の縮合環を含む他の縮合環発光物質や、約8個の縮合環を含む他の縮合環発光物質や、約8個の縮合環を含む他の縮合環発光物質を

どを挙げることができる。具体的には、1,1,4,4ーテトラフェニルー1,3ーブタジエン、4,4'ー(2,2ージフェニルビニル)ビフェニルなどを用いることができる。この発光層は、これらの発光材料の1種又は2種以上からなる1層で構成されてもよいし、あるいは該発光層とは別種の化合物からなる発光層を積層したものであってもよい。

本発明の有機EL素子における正孔輸送層(正孔注入層)は、 正孔伝達化合物からなるものであって、陽極より注入された正孔 を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注入層を陽極と発光層 との間に介在させることにより、より低い電界印加で多くの正孔 が発光層に注入される。そのうえ、発光層に陰極又は電子注入層 より注入された電子は、発光層と正孔輸送層(正孔注入層)の界 面に存在する電子の障壁により、発光層内の界面に累積され、発 光効率が向上するなど発光性能の優れた素子が得られる。このよ うな正孔輸送層(正孔注入層)に用いられる正孔伝達化合物は、 電界が印加された2個の電極間に配置されて、陽極から正孔が注 入されたときに、正孔を適切に発光層へ伝達しうるものであり、 例えば、10<sup>4</sup>~10<sup>6</sup>V/cmの電界印加時に少なくとも10<sup>-</sup> °cm²/V・秒の正孔移動度を有するものが好適である。この 正孔伝達化合物については、前記の好ましい性質を有するもので あれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において、正孔の電荷 注入・輸送材料として慣用されているものや、有機EL素子の正 孔輸送層(正孔注入層)に使用される公知のものの中から任意の ものを選択して用いることができる。

ル)ー4,4'ージアミノビフェニル(TPDA)、2,2ービス(4ージーpートリルアミノフェニル)プロパン、1,1ービス(4ージーpートリルアミノフェニル)シクロヘキサン、N,N,N',N'ーテトラーpートリルー4,4'ージアミノビフェニルなどが挙げられる。また、SiC、CdSなどの無機物半導体の結晶、非晶材料も用いることができる。この正孔注入層は、これらの正孔注入材料1種又は2種以上からなる1層で構成されてもよいし、あるいは、前記正孔注入層とは別種の化合物からなる正孔注入層を積層したものであってもよい。

本発明の有機EL素子の好ましい実施形態として、電子を輸送する領域又は陰極と有機化合物層の界面領域に、還元性ドーパントを含有する素子がある。本発明では、本発明化合物に還元性ドーパントを含有する有機EL素子が好ましい。ここで、還元性ドーパントとは、電子輸送性化合物を還元できる物質と定義される。従って、一定の還元性を有するものであれば様々なものを用いることができ、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属の有機錯体及び希土類金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体及び希土類金属の有機錯体がらなる群から選択される少なくとも一種類の物質であることが好ましい。

また、好ましい還元性ドーパントとしては仕事関数が2.9 e V以下のものが好ましく、より具体的には、Na(仕事関数:2. 36 e V)、K(仕事関数:2.28 e V)、Rb(仕事関数: 2.16 e V)及びCs(仕事関数:1.95 e V)からなる群から選択される1種又は2種以上のアルカリ金属や、Ca(仕事

関数: 2.9 e V)、Sr(仕事関数: 2.0~2.5 e V)及 びBa(仕事関数: 2.52 eV)からなる群から選択される1 種又は2種以上のアルカリ土類金属が挙げられる。これらのうち、 より好ましい還元性ドーパントは、K、Rb及びCsからなる群 から選択される1種又は2種以上のアルカリ金属であり、さらに 好ましくはRb又はCsであり、最も好ましいのはCsである。 これらのアルカリ金属は、特に還元能力が高く、電子注入域への 比較的少量の添加により、有機EL素子における発光輝度の向上 や長寿命化を達成することができる。また、仕事関数が 2.9 e V以下の還元性ドーパントとして、これら2種以上のアルカリ金 属の組み合わせも好ましく、特に、Csを含んだ組み合わせ、例 えば、CsとNa、CsとK、CsとRbあるいはCsとNaと Kとの組み合わせであることが好ましい。Csを組み合わせて含 むことにより、還元能力を効率的に発揮させることができ、電子 注入域への添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や 長寿命化が達成される。また、アルカリ金属の他にアルカリ金属 カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金 属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からな る群から選択される1種又は2種以上の金属化合物を使用して も同様の効果が得られるし、アルカリ金属有機錯体、アルカリ土 類金属有機錯体を用いても同様の効果が得られる。

本発明の有機EL素子においては、陰極と有機層の間に絶縁体や半導体で構成される電子注入層をさらに設けてもよい。電子注入層を設けることにより、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン

化物からなる群から選択される1種又は2種以上の金属化合物を使用することが好ましい。電子注入層がこれらの金属化合物で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、例えば、Li2〇、LiO、Na2S、Na2Se及びNaOが挙げられる。好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、例えば、CaO、BaO、SrO、BeO、BaO、BaO、SrO、BeO、BaOがとしては、例えば、LiF、NaF、KF、LiC1、KC1及びNaC1等が挙げられる。好ましいアルカリ土類のハロゲン化物としては、例えば、CaF2、BaF2、SrF2、MgF2及びBeF2などのフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

また、電子注入層を構成する半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、Sb及びZnからなる群から選択される1種又は2種以上の元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等の1種単独又は2種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子注入層を構成する無機化合物は、微結晶性又は非晶質の絶縁性薄膜であることががましい。電子注入層がこれらの無機化合物で構成されていれば、より均質な薄膜が形成できるため、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このような無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。

次に、本発明の有機EL素子の作製方法について説明する。好適な例として、前記の陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/

陰極型の有機EL素子の作製法について説明する。まず、適当な 基板上に所望の電極物質、例えば、陽極用物質からなる薄膜を、 1 μ m 以下、好ましくは 1 0 ~ 2 0 0 n m の範囲の膜厚になるよ うに、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成し、陽極とす る。次に、この上にEL素子構成要素である正孔輸送層、複数の 発光層、電子輸送層を、順次、各構成材料からなる薄膜を形成す ることにより積層して作製する。ここで用いる薄膜形成方法とし ては、前記のようなスピンコート法、キャスト法、蒸着法などが あるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成しにく いなどの点から真空蒸着法が好ましい。この薄膜化に、真空蒸着 法を採用する場合、その蒸着条件は使用する化合物の種類、分子 堆積膜の目的とする結晶構造、会合構造などにより異なるが、一 般に、ポート加熱温度50~400℃、真空度10-%~10-3 Pa、蒸着速度0.01~50nm/秒、基板温度-50~30 0℃、膜厚 5 n m ~ 5 μ m の範囲で適宜選択することが望ましい。 これらの層の形成後、その上に、例えば、蒸着やスパッタリング などの方法により、陰極用物質からなる、膜厚1μm以下、好ま しくは50~200nmの範囲の薄膜を形成し、陰極とすること により、所望の有機EL素子が得られる。なお、この有機EL素 子の作製においては、作製順序を逆にして、陰極、電子輸送層、 発光層、正孔輸送層、陽極の順に作製することもできる。

#### 【実施例】

次に、実施例を用いて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

なお、化合物のエネルギーギャップ及びイオン化ポテンシャルは、以下のようにして測定した。

(1) エネルギーギャップ (Eg) の測定

励起1重項エネルギーギャップの値を測定した。すなわち、試料のトルエン溶液(10<sup>-5</sup>モル/リットル)を用い日立社製紫外可視吸光計を用い吸収スペクトルを測定した。スペクトルの長波長側の立ち上りに対し接線を引き横軸との交点である波長(吸収端)を求めた。この波長をエネルギー値に換算した。

# (2) イオン化ポテンシャル (Ip) の測定

理研計器社製、大気下光電子分光装置AC-1を用い、測定化合物について得られた光電子放出の照射光子エネルギー曲線からの光電子放出の閾値を外挿法により求めた。

実施例 1 (青色系発光層/黄色系発光層の積層型有機 E L 素子の作製)

25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置ののあた。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置のの面上に前記透明電極を覆うようにして膜厚60nmのN,Nーピス(N,N'ージフェニルー4ーアミノフェニル)ーN,Nージフェニルー4,4'ージアミノー1,1'ーピフェニル)に以下「TPD232膜」と略記する。)を成膜した。このTPD232膜は、正孔注入層として機能する。このTPD232膜は、正孔注入層として機能する。このTPD232膜にでアミノビフェニル膜(以下「TBTB膜」と略記する。:Ip膜厚20nmのN,N,N',N'ーテトラ(4ーピフェニル)・ジアミノビフェニル膜(以下「TBTB膜」と略記する。:Ip膜厚5.5eV,Eg=3.1eV)を成膜した。このTBTB膜は正孔輸送層として機能する。さらに、TBTB膜上に、膜厚10nmにてスチリル誘導体として4',4"ービス(2,2ージ

フェニルビニル) - 9 , 1 0 - ジフェニルアントラセン (DPV DPAN) (Ip=5.7eV, Eg=3.0eV) と下記化合物 B1 (発光ピーク470nm, Ip=5.5eV, Eg=2.8eV)をドーパント化合物として40:2の膜厚比で共蒸着して成膜し、第一発光層 (青色系発光層)とした。さらに、膜厚30nmにてスチリル誘導体DPVDPAN (Ip=5.7eV, Eg=3.0eV) と下記化合物 R1 (発光ピーク560nm, Ip=5.6eV, Eg=2.6eV)をドーパント化合物として40:2の膜厚比で共蒸着し成膜し、第二発光層(黄色系光層)とした。この膜上に電子輸送層として膜厚20nmのETM20(Ip=5.7eV, Eg=3.0eV)を成膜した。この後、LiFを膜厚1nmにて抵抗加熱蒸着させ、電子注入陰極を形成した。この薄膜上に金属A1を150nm蒸着させ金属陰極を形成し白色系有機EL素子を作製した。

得られた有機 E L 素子について、通電試験を行なったところ、電圧 5 . 0 V、電流密度 1 1 . 0 m A / c m² にて、発光輝度 1 0 0 0 n i t の白色発光が得られ、色度座標は (0 . 3 3 , 0 . 3 3) 、発光効率は 9 . 1 c d / A、5 . 7ルーメン / Wであった。また、初期輝度 1 0 0 0 n i t にて室温下、1 5 0 0 時間駆動後の輝度を測定したところ 7 0 0 n i t であった。

B1 R1

ETM20

実施例 2 (青色系発光層/黄色系発光層/青色系発光層の積層型有機 E L 素子の作製)

実施例1において、発光層を以下のようにして形成した以外は同様にして、白色系有機EL素子を作製した。

すなわち、TBTB膜上に、膜厚10nmにてスチリル誘導体 DPVDPAN (Ip=5.7eV, Eg=3.0eV) と上記 化合物B1 (発光ピーク470nm, Ip=5.5eV, Eg= 2.8eV) をドーパント化合物として40:2の膜厚比で共蒸

着して成膜し、第一発光層(青色系発光層)とした。さらに、膜厚10mmにてスチリル誘導体DPVDPAN(Ip=5.7eV,Eg=3.0eV)と上記化合物R1(発光ピーク560mm,Ip=5.6eV,Eg=2.6eV)をドーパント化合物として40:2の膜厚比で共蒸着し成膜し、第二発光層(黄色系発光層)とした。この後、膜厚20mmにてスチリル誘導体DPVDPAN(Ip=5.7eV,Eg=3.0eV)と上記化合物B1(発光ピーク470mm,Ip=5.5eV,Eg=2.8eV)をドーパント化合物として40:2の膜厚比で共蒸着して成膜し、第三発光層(青色系発光層)とした。

得られた有機 E L 素子について、通電試験を行なったところ、電圧 4.5 V、電流密度 10.0 m A / c m² にて、発光輝度 1000 n i t の白色発光が得られ、色度座標は(0.28,0.35)、発光効率は 10.0 c d / A、7.0 ルーメン / Wであった。また、初期輝度 1000 n i t にて室温下、1500時間 駆動後の輝度を測定したところ 600 n i t であった。

実施例3(黄色系発光層/青色系発光層/黄色系発光層の積層型 有機EL素子の作製)

実施例1において、発光層を以下のようにして形成した以外は 同様にして、白色系有機EL素子を作製した。

すなわち、TBTB膜上に、膜厚10nmにてスチリル誘導体DPVDPAN(Ip=5.7eV, Eg=3.0eV)と上記化合物R1(発光ピーク560nm, Ip=5.6eV, Eg=2.6eV)をドーパント化合物として40:2の膜厚比で共蒸着し成膜し、第一発光層(黄色系発光層)とした。さらに、膜厚10nmにてスチリル誘導体DPVDPAN(Ip=5.7eV,

Eg=3.0eV)と上記化合物B1(発光ピーク470nm, Ip=5.5eV, Eg=2.8eV)をドーパント化合物として40:2の膜厚比で共蒸着して成膜し、第二発光層(青色系発光層)とした。この後、膜厚20nmにてスチリル誘導体DPVDPAN(Ip=5.7eV, Eg=3.0eV)と上記化合物R1(Ip=5.6eV, Eg=2.6eV)をドーパント化合物として40:2の膜厚比で共蒸着し成膜し、第三発光層(黄色系発光層)とした。

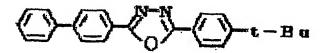
得られた有機 E L 素子について、通電試験を行なったところ、電圧 5 . 3 V、電流密度 1 1 . 0 m A / c m  $^2$  にて、発光輝度 1 0 0 0 n i t の白色発光が得られ、色度座標は (0 . 3 2 , 0 . 3 5 )、発光効率は 9 . 1 c d / A 、 5 . 4  $\nu$  - y  $\nu$  / V であった。また、初期輝度 1 0 0 0 n i t にて室温下、1 5 0 0 時間駆動後の輝度を測定したところ 8 0 0 n i t であった。

比較例 1 (青色系発光層/緑色~赤色系発光層の積層型有機 E L 素子の作製)

25 mm×75 mm×1.1 mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に前記透明電極を覆うようにして膜厚60 nmのTPD232膜を成膜した。このTPD232膜は、正孔注入層として機能する。このTPD232膜上に膜厚20 nmの4,4'ービス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル膜(以下「NPD膜」と略記する。)を成膜した。このNPD膜は正孔

輸送層として機能する。さらに、NPD膜上に、膜厚20mmにてスチリル誘導体DPVPDAN(Ip=5.7eV,Eg=3.0eV)と上記化合物B1(Ip=5.5eV,Eg=2.8eV)を20:1.5の膜厚比で蒸着し成膜し、青色系発光層とした。次いで、20mmにてスチリル誘導体DPVPDANと上記化合物R1を20:1の膜厚比で蒸着し成膜し、緑色~赤色系光層とした。この膜上に電子輸送層として膜厚20mmの下記は一BuPBD(Ip=6.1eV,Eg=3.1eV)を成膜した。この後、LiF(Li源:サエスゲッター社製)を1mm成膜した。この海膜上に金属AIを150m蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を作製した。

得られた有機 E L 素子について、通電試験を行なったところ、電圧 7 V、電流密度 2 . 0 m A / c m  $^2$  にて、発光輝度 1 1 0 n i t の発光が得られ、色度座標は(0 . 2 5 , 0 . 3 3 ) 、発光効率は 5 . 5 c d / A 、 2 . 5 ルーメン/ Wであった。また、初期輝度 1 0 0 0 n i t にて室温下、1 5 0 0 時間駆動後の輝度を測定したところ 3 0 0 n i t であった。



t-BuPBD (t-Buはt-プチル基)

実施例 4 (青色系発光層/黄色系発光層の積層型有機 E L 素子の作製)

実施例1において、電子輸送層として ETM20の代わりに ETM30 (ベンゾイミダゾール系) (Ip=5.7eV, Eg=3.0eV) を用いた以外は全く同様に白色系有機EL素子を作製した。

得られた有機 EL 素子について、通電試験を行ったところ、電圧 5.3 V、電流密度 10 m A / c m² にて、発光輝度 1150 n i t の白色発光が得られ、色度座標は (0.28、0.33)、発光 効率は 11.5 c d / A、6.8 ルーメン / Wであった。また初期 輝度 1000 n i t にて室温下、定電流駆動時、1500時間後の輝度は 780 n i t であった。

比較例 2 (青色系発光層/緑色~赤色系発光層の積層型有機 E L 素子の作製)

実施例1と第二発光層の蒸着までは全く同様とし、この後、電子輸送層としてTPBI(Ip=6.1eV,Eg=3.6eV)を膜厚10nm積層し、この後サエスゲッターズ社製アルカリディスペンサーから、Naを膜厚0.5nm蒸着させ、電子注入陰極を形成した。その後は実施例1と同様、金属Alを150nm蒸着させ金属陰極を形成し白色系有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について、通電試験を行ったところ、電圧 5.0 V、電流密度10 m A / c m <sup>2</sup> にて、発光輝度1050 n i t の白色発光が得られ、色度座標は(0.27,0.33)、発光

効率は10.5cd/A、6.6ルーメン/Wであった。また初期輝度1000nitにて室温下、定電流駆動時、時間後の輝度は300nitであった。

実施例 5 (青色系発光層/黄色系発光層/青色系発光層の積層型 有機 E L 素子の作製)

**TPBI** 

実施例1と第二発光層の蒸着までは全く同様とし、この後、電子輸送層としてETM30 (Ip=5.7eV, Eg=3.0eV)を膜厚10nm積層し、この後サエスゲッターズ社製アルカリディスペンサーから、Naを膜厚0.5nm蒸着させ、電子注入陰極を形成した。

その後は実施例1と同様、金属Alを150nm蒸着させ金属陰極を形成し白色系有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について電流密度10mA/cm²にて 通電試験を行い、初期輝度1000nitからの寿命試験を行い、 表1に示す結果を得た。

実施例6(青色系発光層/黄色系発光層/青色系発光層の積層型

### 有機 E L 素子の作製)

実施例1と第二発光層の蒸着までは全く同様とし、この後、電子輸送層としてETM30を膜厚10nm積層し、さらにその上にETM30を1.0A/sにて、同時にCsを0.1A/sにてサエスゲッターズ社製アルカリディスペンサーで共蒸着を行い、膜厚10nmの電子注入混合陰極を形成した。その後は実施例1と同様、金属A1を150nm蒸着させ金属陰極を形成し白色系有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について電流密度10mA/cm²にて 通電試験を行い、初期輝度1000nitからの寿命試験を行い、 表1に示す結果を得た。

比較例 3 (青色系発光層/緑色~赤色系発光層の積層型有機 E L 素子の作製)

実施例案1において、電子輸送層としてETM20の代わりに BCPを用いた以外は全く同様に白色系有機EL素子を作製した。

得られた有機EL素子について通電試験および寿命試験を行い、 表1に示す結果を得た。

表 1. 10mA/cm<sup>2</sup>の初期性能および寿命性能

				T	<del></del>	
	電圧	輝度	色度座標	発光	電力変	駆動
	İ	:		効率	換効率	開始
						1500
						時間
						後の
						輝度
	(V)	(cd/m²)	(CIEx.CIEy)	(cd/A	(ルー	(cd
				)	メン	/m²)
					/W)	
実施例1	5.0	1000	(0.33,0.33)	9.1	5.7	700
実施例2	4.5	1000	(0.28,0.35)	10.0	7.0	600
実施例3	5.3	1000	(0.32,0.35)	9.1	5.4	800
比較例1	7.0	110	(0.25,0.33)	5.5	2.5	300
実施例4	5.3	1150	(0.28,0.33)	11.5	6.59	780
比較例2	5.0	1050	(0.27,0.33)	10.5	6.6	300
実施例5	5.0	1100	(0.27,0.33)	11.0	6.91	850
実施例6	5.1	1250	(0.27,0.33)	12.5	7.7	840
比較例3	4.9	1200	(0.27,0.33)	12.0	7.69	450

表 1から明らかなように、本発明の要件 (I)、(II)及び (III)を満たしている実施例  $1\sim4$ では駆動 1 5 0 0 時間後の輝度はいずれも 6 0 0 n i t 以上であり、要件 (III)を満たしていない比較例 1 、2における 3 0 0

nitの2倍以上になっていたことが分かる。特に実施例4では電子輸送層としてETM30が優れていることが判明した。

また、実施例 5 では本発明の要件(I)、(II)及び(III)を満たした上で電子注入陰極としてNaを用いたものが駆動 1500時間後の輝度が 850n i tと更に優れた特性値を示し、比較例 2 では電子注入陰極としてNaを用いても、要件(III)を満たしていない場合には駆動 1500時間後の輝度が実用的でないことが判明した。

また、実施例 6 では本発明の要件 (I)、(II) 及び (III) を満たした上で電子注入陰極としてC s を用いたものが駆動 1 5 0 0 時間後の輝度が 8 6 0 n i t と更に優れた特性値を示し、比較例 3 では電子注入陰極としてC s を用いても、要件 (III) を満たしていない場合には駆動 1 5 0 0 時間後の輝度が実用的でないことが判明した。

### 産業上の利用可能性

本発明の白色系有機EL素子は、低電圧でありながら発光効率が高く、寿命が長く、色度変化を起こさない。このため、本発明の白色系有機EL素子は、実用性が高く、各種電子機器の光源等として極めて有用である。

### 請求の範囲

1. 一対の電極間に、2層以上の発光層と、含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体からなる電子輸送層を有する白色系有機エレクトロルミネッセンス素子であって、

それぞれの発光層に含まれるホスト化合物のエネルギーギャップEg(Host-i)が下記式(I)を満たし、

2. 9 e  $V \leq E$  g (Host-i) · · (I)

(式中、Eg(Host-i)は、電子輸送層側から数えてi層目(iは1からnの整数)の発光層に含まれるホスト化合物のエネルギーギャップを表わす。)かつ、電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のエネルギーギャップ(Eg(ETM))が下記式(II)を満たし、

2. 9 e V < E g (E T M) · · (II)

かつ、電子輸送層に接する発光層に含まれるホスト化合物のイオン化ポテンシャル(Ip (Host-1))と電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のイオン化ポテンシャル(Ip (ETM))が下記式(III)

Ip(ETM)≦Ip(Host-1)+0.3eV・・(III)の関係を満たすことを特徴とする白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

- 2. それぞれの発光層に含まれるホスト化合物のエネルギーギャップ Eg (Host-i)及び電子輸送層に含まれる含窒素複素環誘導体又は含珪素複素環誘導体のエネルギーギャップ (Eg (ETM))が、下記式 (IV)
- 2. 9 e V < E g (E T M)  $\leq$  E g (H o s t i)  $\cdot$  · (IV)

の関係を満たす請求項1に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

- 3. 少なくとも1つの発光層が、2. 9 e V以下のエネルギーギャップを有するドーパントを含む請求項1又は2に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 4. 発光ピーク波長の異なる発光層を2層以上有する請求項1 又は2に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 5. 最大発光ピーク波長と2番目発光ピーク波長の差が50nm以上である請求項1又は2に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 6. 前記電子輸送層又は前記電子輸送層と陰極との界面領域に、 仕事関数 2.8 e V以下の金属又はその金属の化合物を含有する 請求項 1 に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 7. 前記金属がNa, K, Rb, Cs, Ca, Sr又はBaである請求項 6 に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

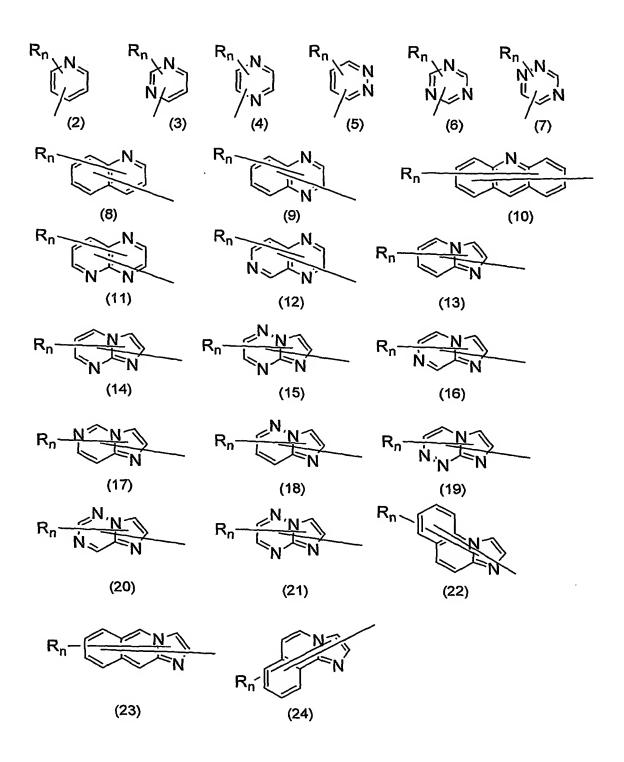
8. 前記電子輸送層が、下記一般式 (1)

 $HAr - L - Ar^{1} - Ar^{2}$  (1)

(式中、HArは置換もしくは無置換の含窒素複素環基、Ar<sup>1</sup> は置換もしくは無置換の炭素数6~40の2価の芳香族炭化水素基、Ar<sup>2</sup> は置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリール基又は置換もしくは無置換の炭素数3~40のヘテロアリール基、Lは単結合又は置換もしくは無置換のアリーレン基を示す。)

で表される含窒素複素環誘導体を含む請求項1又は2に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

9. 前記HArが、下記一般式(2)~(24)、(A)のいずれかで表される含窒素複素環基、



(式中、Rは、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリール

基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 4 0 の へテロアリール基、 置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基又は置換も しくは無置換の炭素数 1 ~ 2 0 のアルコキシル基であり、n は 0 ~ 5 の整数であり、n が 2 以上の場合、複数のR は互いに同一で も異なっていてもよく、複数のR 同士が結合して環構造を形成し てもよい。)

$$\begin{bmatrix}
N \\
Z
\end{bmatrix}_{X}$$
(A)

(式中、R¹は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数3~40のヘテロアリール基、又は縮合芳香環形成基であり、Zは、酸素原子、硫黄原子又はNR'(R'は前記R¹と同様である。)であり、xは2~8の整数である。)又は置換もしくは無置換のカルバゾリル基である請求項8に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

# 10. 前記HArが、下記(25)~(44)

のいずれかで表される基である請求項8に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

11. 前記しが、下記一般式 (45) 又は (46)

$$R^2$$
m  $R^2$ m (45) (46)

(式中、R² は、置換もしくは無置換の炭素数 6~40のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 3~40のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 1~20のアルキル基又は置換もしくは無置換の炭素数 1~20のアルコキシル基であり、mは0~4の整数であり、mが2以上の場合、複数のR² は互いに同一でも異なっていてもよく、複数のR² 同士が結合して環構造を形成してもよい。)

で表される基である請求項8に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

## 12. 前記Ar<sup>2</sup> が、下記一般式(47)~(53)

$$R^{3}p$$
  $R^{3}p$   $R^{3}p$ 

(式中、R<sup>3</sup> は、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数3~40のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数1~20のアルキル基又は置換もしくは無置換の炭素数1~20のアルコキシル基であり、pは0~9の整数、qは0~5の整数であり、p又はp+qが2以上の場合、複数のR<sup>3</sup> は互いに同一でも異なっていてもよく、複数のR<sup>3</sup> 同士が結合して環構造を形成してもよい。)のいずれかで表される基である請求項8に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

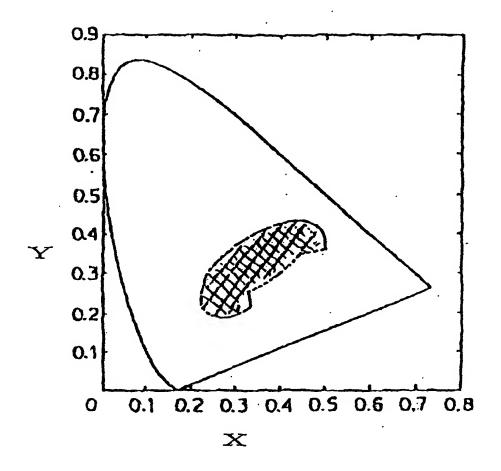
13. 前記Ar¹ が、下記一般式(54)又は(55)

$$R^{5}$$
 $R^{6}$ 
 $R^{7}$ 
 $R^{8}$ 
 $R^{9}$ 
 $R^{12}$ 
 $R^{13}$ 
 $R^{14}$ 
 $R^{15}$ 
 $R^{15}$ 
 $R^{15}$ 
 $R^{15}$ 

(式中、R<sup>4</sup> ~ R<sup>17</sup>は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 4 0 のアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 4 0 のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 4 0 のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 2 0 のアルコキシル基であり、Ar<sup>3</sup>及びAr<sup>4</sup>は、置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 4 0 のアリール基又は置換もしくは無置換の炭素数 6 ~ 4 0 のアリール基である。)で表される基である請求項 8 に記載の白色系有機エレクトロルミネッセンス素子。

### 第1図

陰極 (電子注入層) 電子輸送層 (含窒素化合物) 第1発光層 第2発光層 … 第 i 発光層
電子輸送層 (含窒素化合物) 第1発光層 第2発光層 …
第1発光層 第2発光層 …
第2発光層
***
第 i 発光層
第i発光層
•••
第 n 発光層
(正孔輸送層)
(正孔注入層)
陽極



※: CIE座標における白色発光領域を示す。

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

	•	PCT/	JP2004/009290		
A. CLASSIFICA Int.Cl <sup>7</sup>	TION OF SUBJECT MATTER H05B33/12				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum docume	ntation searched (classification system followed by class H05B33/00-28	sification symbols)			
IIIC.CI	HU3B337UU-28				
Jitsuyo S		t that such documents are included toku Jitsuyo Shinan Koh suyo Shinan Toroku Koh	1994-2004		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCUMENT	S CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.		
Y	JP 2003-187978 A (Korai Kagi 04 July, 2003 (04.07.03), Par. No. [0017]; Fig. 5 & US 2003/0099860 A1	Kofun Yugenkoshi),	1-13		
Y .	JP 2002-216969 A (Toyota Cent Development Laboratories, Inc 02 August, 2002 (02.08.02), The front page; Par. No. [004 (Family: none)	.),	1-13		
Y .	JP 2002-343571 A (Toyota Cent Development Laboratories, Inc 29 November, 2002 (29.11.02), Page 3, column 4, lines 34 to (Family: none)	.),			
× Further doc	numents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categor "A" document der to be of partic	ories of cited documents: fining the general state of the art which is not considered cular relevance	"T" later document published after date and not in conflict with the the principle or theory underlying	Ī		
filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		The second secon	e; the claimed invention cannot be e considered to involve an inventive n alone		
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		considered to involve an inv	e; the claimed invention cannot be entive step when the document is		
"P" document put the priority da		combined with one or more oth being obvious to a person skille "&" document member of the same	er such documents, such combination .d in the art patent family		
Date of the actual completion of the international search 26 October, 2004 (26.10.04)		Date of mailing of the international search report  09 November, 2004 (09.11.04)			
Japanes	gaddress of the ISA/ e Patent Office	Authorized officer			
Facsimile No. Form PCT/ISA/210	(second sheet) (January 2004)	Telephone No.			

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/009290

Category*	Citation of document with in limbia.	
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP 2002-231455 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 16 August, 2002 (16.08.02), Par. No. [0050]; chemical formula (8) & EP 949696 A2	8-13
E,X	JP 2004-221045 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 05 August, 2004 (05.08.04), Example 5 & WO 2004/47499 A1	1-13
Υ .	JP 2003-86380 A (Eastman Kodak Co.), 20 March, 2003 (20.03.03), Device 6 on table 2 & US 2003/0068524 A1	. 1-13
•		

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) A. Int, Cl' H05B33/12 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. C1' H05B33/00-28 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 Y 2003-187978 A (光磊科技股▲ふん▼有限公 1-13 司) 2003.07.04,段落【0017】及び第5図 & US 2003/0099860 A1 JP 2002-216969 A (株式会社豊田中央研究所) Y 1-13 2002.08.02、公報フロント頁、段落【0044】及び第 1図(ファミリなし) X C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 \* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 09.11.2004 26. 10. 2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 2 V 9314 日本国特許庁(ISA/JP) 里村 利光 郵便番号100-8915 東京都千代田区領が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3271

<b>C</b> (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2002-343571 A (株式会社豊田中央研究所) 2002.11.29,第3頁第4欄第34行~第41行、及び第 5図 (ファミリなし)	3
Y	JP 2002-231455 A (出光興産株式会社) 2002.08.16,段落【0050】、及び【化8】 & EP 949696 A2	8-13
E, X	JP 2004-221045 A (出光興産株式会社) 2004.08.05,実施例5 & WO 2004/47499 A1	1-13
Y ,	JP 2003-86380 A (イーストマンコダックカンパニー) 2003.03.20,【表2】中のデバイス6 & US 2003/0068524 A1	1-13
		,
	·	